PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-001589

(43) Date of publication of application: 06.01.1999

(51)Int.Cl.

C08L 25/00 B65D 1/09 B65D 73/02 B65D 85/86 C08K 3/04 C08L101/00

(21)Application number: 09-158952

(71)Applicant: ASAHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

16.06.1997

(72)Inventor: FUJIBAYASHI FUSAKI

NAKABASHI JUNICHI

(54) RESIN COMPOSITION AND HEAT-RESISTANT TRAY FOR IC

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a resin composition excellent in balance among electroconductivity, molding processability and heat and heat aging resistances and further shape stability at high temperatures and to provide a heat-resistant tray for IC molded by using the resin composition.

SOLUTION: This resin composition contains (C) 1-50 pts.wt. electroconductive carbon in an amount of 1-50 pts.wt. based on 100 pts.wt. mixture having a composition composed of (A) 1-99 wt.% styrene-based polymer having syndiotactic stereoregularity and (B) 99-1 wt.% one or more kinds of polymers other than the component A therein. The heat-resistant tray for IC is molded by using the resin composition.

(19)日本国特許庁 (JP)

四公別期特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-1589

(43)公開日 平成11年(1999) 1月6日

(51)Int.Cl.*	数 则	FI CT (C)
COSL 25/00		COSL 25/00
B65D 1/0		B65D 78/02 H
73/0		C08K 3/04
85/8	3	C 0 8 L 101/00
COSK 3/04	<u> </u>	B65D 1/00 A
		審査菌求 末菌求 請求項の数4 OL (全 11 頁) 最終頁に続く
(21)出職番号	特膜平9-1589 52	(71) 出廢人 000000033
		旭化成工獎條式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)6月16日	大阪府大阪市北区宣島與1丁回2番6号
		(72)発明者 脳林 房機
		简山联合數市額通 3 丁目13番 1 - 堰化成工 聚株式会社内
		(72)発明者 中祿 順一
		一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
		株式会社内
		AKICH TEN

(54) 【発明の名称】 鮒脂の組成物および I C用間熱トレー

(57)【變約】

【課題】 導電性、成形加工性、耐熱性、耐熱エージン グ性のバランスに優れ、かつ高温下形状安定性に優れた 制精組成物及びIC用耐熱トレーを提供する。 【解決手段】 (A)シンジオタクティックな立体規則 性を有するスチレン系重合体1~99重量%、および、

(B) (A)以外の一種類以上の重合体99~1重量% からなる組成の混合物100重量部に対して、(C)導 管性カーボン1~50重量部を含む樹脂組成物、および この樹脂組成物を用いて成形されたIC用耐熱トレー。

【特許請求の範囲】

- (A) シンジオタクティックな立体規則 [請求項1] 姓を有するスチレン系重合体1~99重置%、および、 (B) (A) 成分以外の一種類以上の重合体99~1重 置%からなる組成の混合物100重量部に対して、

(C) 導電性カーボン 1~50 重量部を含む樹脂組成

【請求項2】 請求項1記載の樹脂組成物を用いて成形 されたIC用耐熱トレー。

【請求項3】 姓を有するスチレン系重合体1~99重置%、および、

(B) (A) 成分以外の一種類以上の重合体99~1重 置%からなる組成の混合物100重量部に対して、

(C) 導電栓カーボン1~50重畳部を含む!C耐熱ト レー用制脂組成物。

【請求項4】 請求項3記載のIC耐熱トレー用樹脂類 成物を用いて成形されたIC用荷熱トレー。

【発明の詳細な説明】

[0001]

性、耐熱性、耐熱エージング性のバランスに優れ、かつ 高温下における工程でも形状安定性に優れた樹脂組成物 と、それを用いた「C用耐熱トレーに関するものであ ది.

[0002]

【従来の技術】【C部品は吸湿していると、對人するエ ボキシ材の硬化のために100℃以上に加熱する際に、 加熱中に内部に水蒸気が発生し、フクレあるいはクラッ クが生じ破損する。このため、100℃以上の温度であ 1080以下の導電性のある材質で作られた | Cトレー が用いられる。

【0003】従来、このトレーは、ポリプロピレン樹 脂、アタクティックな立体構造のポリスチレン樹脂等で 作られていたが、近年、生産性向上を目的に温度上昇に よるペーキング時間の短端化、及び環境問題から、従来 の使い捨てから再使用化が進められており、より高温タ イブが求められている。IC部材用成形材料として特別 平2-175754号公報には、熱変形温度が130℃ S-K7210準拠、300℃、10kg荷重)以上、 成形物の表面絶貌が107Q以下で、ポリフェニレンエ ーテル樹脂が少なくとも50宣査%以上含まれる成形材 料が提案されている。具体的に、これらの物性を満たす 李段としては、ポリフェニレンエーテル樹脂/導電性カ ーポンの系に酸イミド化合物を添加するか、または固有 粘度の低いポリフェニレンエーテル樹脂を用いる二つの 方法が提案されている。

【0004】また、特開平2-180958号公報で

にA-B-A、型水素添加プロック共重合体エラストマ ーを添加した樹脂組成物から成形されるIC用耐熱トレ ーが提案されている。しかしながら、これらの特殊は、 高温タイプの1Cトレーに要求される高温での熱エージ ング性、成形品の剝離等の面が充分に解決されてなく、 また流動性の改良も不充分である。

2

[0005]また、特別平2-283052号公報に も、同様な提案がある。一方、特別昭63-15262 8号公報には、ポリフェニレンエーテル樹脂を、炭素ー (A)シンジオタクティックな立体規則 10 炭素二重結合を育する化合物の存在下,ラジカル発生剤 無添加の状態でポリフェニレンエーテル樹脂のガラス転 移温度以上に溶融泥線することにより、色調の優れたポ リフェニレンエーテル制脂を製造する方法が提案されて いる。

[0006]また、特公昭57-56941号公報に は、ポリフェニレンエーテル樹脂にステレンーブタジエ ン-スチレンブロック共重合体の水素添加物を加えるこ とにより、耐衝整性を改良されることが示されている が、とのものに示されている組成物は、相密性が充分で 【発明の属する技術分野】本発明は、導電性、成形加工 20 なく訓離の問題があり、流動性の低下等の問題点を有し

【0007】また、特闘平2-276823号公報に は、環化末端量を有するポリフェニレンエーテル樹脂、 及びこの勧脂とポリスチレン系制脂とからなる樹脂組成 物が提案されている。さらに、特開平4-288363 号公報には、環化末端基を得するポリフェニレンエーテ ル樹脂、および異なる2種類のビニル芳香族化合物宣合 体ブロックとオレフィン化合物宣合体ブロックからなる プロック共宣合体からなる組成物に導電性カーボンを派 らかじめベーキングする。この時、I Cの保護のために 30 加した I C用耐熱トレー村、I C用耐熱トレーが提案さ れている。

[0008] しかしながら、これらの鍵案においても、 i C用耐熱トレーとして必要な特性である導電性。 成形 加工性、耐熱性、耐熱エージング性のバランスを十分に 満たすことが出来ないか、満たすことが出来ても高温下 での工程における形状安定性を満足することが出来でい

[00001]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、導電性、成 以上、メルトプローインデックスが3g/10分(J! 40 形加工性、耐熱性、耐熱エージング性のバランスに優 れ、かつ高温下における工程でも形状安定性に優れた樹 脂組成物、および、それを用いた!C用耐熱トレーを提 供することを目的とする。

[0010]

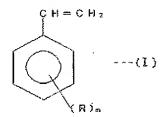
【課題を解決するための手段】上記のような状況に鑑 み、本発明者らは、導電性、成形加工性、耐熱性、耐熱 エージング性のバランスに優れ、かつ高温下で行われる 工程においても形状安定性に優れた樹脂組成物について 鋭意後討の結果、本発明に至ったものである。すなわ は、ポリフェニレンエーテル樹脂/婆羅健カーボンの系 50 ち、本発明は、(A)シンジオタクティックな立体規則 性を有するスチレン系重合体1~99重量%、および、 (B) (A) 成分以外の一種類以上の重合体99~1重 査%からなる組成の混合物 1 ○ ○ 重量部に対して、

(C) 導電性カーボン1~5()重置部を含む観路組成 物、およびこれを用いて成形した! ○用耐熱トレーに関 する。

【()()11】以下、本発明につき詳述する。本発明に用 いられる(A)シンジオタクティックな立体規則性を有 **するスチレン系重合体(以下、シンジオタクティックボ** リスチレンともいう)は、炭素-炭素結合から形成され 10 いても広狭の制限はなく、镁々のものを充当することが る主鎖に対してフェニル基あるいは置換フェニル基が交 互に反対方向に位置する立体構造を育するものであり、 そのタクティンティーは同位体炭素による核磁気共鳴法 (13C-NMR法)により定置される。13C-NM R法により測定されるタクティシティーは、連続する復 数個の構成単位の存在割合、例えば2個の場合はダイア ッド、3個の場合はトリアッド、5個の場合はベンタッ ドによって示すことができる。

【①①12】本発明に富ろシンジオタクティックポリス チレンとは、通常ラセミベンタッドで50%以上、好ま 20 しくは80%以上さらに好ましくは90%以上のシンジ オタクティシティーを有する下記一般式(!)

[0013] (K1)



【0014】(式中、Rは水素原子、ハロゲン原子また は炭素原子、酸素原子、窒素原子、硫黄原子、リン原 子、セレン原子、ケイ素原子およびスズ原子のいずれか 1種類以上を含む鎧換基を示し、頭は1~3の整数を示 す。但し、mが複数の時は、各尺は同一でも異なるもの であっても良い。〉で表される芳香族ピニル化合物から

【0015】ことで使用される好ましい芳香族ビニル化 台物としては、スチレン、αーメチルスチレン、メチル スチレン、エチルスチレン、イソプロピルスチレン、タ ーシャリーブチルスチレン,フェニルスチレン, ビニル スチレン、クロロスチレン、プロモスチレン、フルオロ スタレン、クロロメチルスチレン、メトキシスチレン、 エトキシスチレン等があり、これらは1種または2種以 上で使用される。これらのうちさらに好ましい芳香族ビ ニル化合物としては、スチレン、p-メチルスチレン、 50 化ビニリデン。ポリフッ化ビニル、ポリフッ化ビニリデ

m-メチルスチレン、p-ターシャリーブチルステレ ン、p-クロロスチレン、m-クロロスチレン、p-フ ルオロスチレンである。

【①①16】とのシンジオタクティックポリステレン は、その分子量については特に制限はないが、一般に、 重量平均分子量が10,000以上、好ましくは50, 000以上である。ととで、重置平均分子置が10,0 ())未満のものでは、得られる成形品の熱的性質、機械 的性質が低下する傾向がある。さらに、分子置分布につ できる。

【0017】 とのようなシンジオタクティックポリスチ レンは、例えば、特別昭63-268709号公報に開 示されている技術を参考にして製造することができる。 すなわち不活性炭化水素溶媒中または溶媒の不存在下 で、チタン化合物および水とトリアルキルアルミニウム との総合化合物であるアルモキサンを触媒として、スチ レン系単置体をを重合することによって製造することが できる。

【①①18】また、シンジオタクティックボリステレン は極性基を有する変性剤により変性されていてもかまわ ない。極性基を有する変性剤は特に限定されるものでは なく、その極性基も特に限定されるものではない。極性 基としては、例えば、酸ハイドライド、カルボニル基、 酸無水物、酸アミド、カルボン酸エステル、酸アジド、 スルフォン基。エトリル基。シアノ基。イソシアン酸エ ステル、アミノ基、水酸基、イミド基、チオール基、オ キサゾリン基。エボキシ基などが挙げられる。特に好き しい極性基は酸無水物とエボキシ基であり、酸無水物は 30 特に無水マレイン酸基が好ましい。

【0019】本発明に用いられる(B) (A) 成分以外 の一種類以上の重合体としては、本発明の目的を損なわ ない限り、あらゆる種類の熱可塑性樹脂とエラストマー から一種類以上を選択できる。熱可塑性勧貼としては、 特に制限はない。アタクティックな立体構造のスチレン 系重合体、アイソタクティックな立体構造のステレン系 重合体、アクリロニトリル-スチレン共重合体(AS樹 脂) アクリロニトリルーブタジエンースチレン共宣合 体 (ABS樹脂) などのスチレン系共薫合体、ポリフェ なる筆合体あるいはこれらの宣合体の水素化宣合体であ 40 エレンエーテル、ボリカーボネート、ポリスルホン、ボ リエーテルスルボンなどのポリエーテル系重合体。ポリ エチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート などのポリエステル系宣合体、ポリアミド、ポリフェニ レンスルフィド、ポリオキシメチレンなどの縮合系宣台 体。ポリアクリル酸、ポリアクリル酸エステル。ポリメ チルメタクリレートなどのアクリル系重合体、ポリエチ レン、ポリプロビレン、ポリプテン、ポリ4ーメチルペ ンテン-1、エチレンープロピレン共重合体などのポリ オレフィン系重合体、あるいはポリ塩化ビニル、ポリ塩

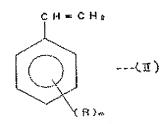
ンなどの含ハロゲンビニル化合物などが挙げられる。 【0020】また、これらの熱可塑性樹脂は極性基を有 する変性剤により変性されていてもかまわない。極性基 を育する変性剤は特に限定されるものではなく、その極 性基も特に限定されるものではない。極性基としては、 例えば、酸ハイドライド、カルボニル基、酸無水物、酸 アミド、カルボン酸エステル、酸アジド、スルフォン 基。エトリル基。シアノ基。イソシアン酸エステル、ア ミノ墓、水酸墓、イミド幕、チオール墓、オキサゾリン 基。エボキシ垂などが挙げられる。特に好ましい頻性基 10 【0024】 は酸無水物とエポキシ基であり、酸無水物は特に無水マ レイン酸基が好ましい。

【0021】エラストマーとしては、特に制限はない。 スチレンブタジエン共意合体エラストマー(SBR)、 スチレンーブタジェンースチレン共重合体エラストマー (SBS)、一部あるいは全部のブタジェン部が水素化 されたスチレン・ブタジエンースチレンプロック共重合 体エラストマー (SEBS)、スチレンーイソプレンブ ロック共重合体エラストマー(SIR)、スチレンーイ ソプレンースチレンブロック共重合体エラストマー(S 20 18)、一部あるいは全部のブタジエン部が水素化され たスチレンーイソプレン・スチレンプロック共重合体エ ラストマー (SEPS)、アクリロニトリループタジエ ン-スチレン共重合体エラストマー(ABSゴム)、ア クリロニトリルーアルキルアクリレートーブタジエンー スチレン共重合体エラストマー(AABSゴム)、メタ クリル酸メチルーアルキルアクリレートースチレン共重 台体エラストマー(MASゴム)、メタクリル酸メチル ーアルキルアクリレートーブタジエンースチレン共量合 体エラストマー (MABSゴム) などのスチレン系エラ 30 ストマー、エチレン、プロビレン、1-ブテン、1-ヘ キセン等のα-オレフィン相互の共重合体からなるオレ フィン系エラストマー、天然ゴム、ポリアミドエラスト マー、ポリプタジエン、ポリスルフィドゴム、チオコー ルゴム、アクリルゴム、ウレタンゴム、シリコーンゴ ム。エピクロルヒドリンゴム、ポリエーテル・エステル ゴム、ボリエステル・エステルゴムなどが挙げられる。 【10022】また、これらのエラストマーは極性量を育 する変性剤により変性されていてもかまわない。極能基 性益も特に限定されるものではない。極性基としては、 例えば、酸ハイドライド、カルボニル基、酸無水物、酸 アミド、カルボン酸エステル、酸アジド、スルフォン 基、エトリル藍、シアノ藍、イソシアン酸エステル、ア ミノ墓、水酸墓、イミド墓、チオール墓、オキサゾリン 基。エポキシ基などが挙げられる。特に好ましい極性基 は酸無水物とエボキシ基であり、酸無水物は特に無水マ レイン酸基が好ましい。

【①023】(B)成分は、これらの熱可塑性樹脂とエ

系重合体、ポリエーテル系重合体、スタレン系エラスト マーの中から少なくとも一種類以上選択されることが好 ましい。スチレン系重合体の中でも好ましいのは、アタ クティックな立体推造を有するスチレン系重合体(以 下、アタクティックポリスチレンと称す)である。この アタクティックポリスチレンは、ゴム状質合体の存在下 あるいは不存在下で、溶液重合、塊状重合、懸濁重合、 焼状-陰濁重合などの重合方法によって得られる。下記 ---酸式 (i i)

[1t2]



【0025】(武中、Rは水素原子、ハロゲン原子また は炭素原子、酸素原子、窒素原子、磁黄原子、リン原 子。セレン原子。ケイ素原子およびスズ原子のいずれか 1種類以上を含む置換基を示し、nは1~3の整数を示 す。但し、mが複数の時は、各Rは同一でも異なるもの であっても良い。)で豪される1種類以上の芳香族ビニ ル化合物からなる重合体、あるいは1種類以上の芳香族 ビニル化合物と共宜合可能な1種類以上の他のビニル単 置体との共重合体、これらの重合体の水素化重合体、お よびこれらの混合物である。

【0026】ここで使用される好ましい芳香族ビニル化 台物としては、スチレン、ダーメチルスチレン、メチル スチレン、エチルスチレン、イソプロビルスチレン、タ 一シャリープチルスチレン、フュニルスチレン、ピニル スチレン、クロロスチレン、プロモスチレン、フルオロ スチレン、クロロメチルスチレン、メトキシスチレン、 エトキシスチレン等があり、これらは1程または2種以 上で使用される。これらのうちさらに好きしい芳香族ビ エル化合物としては、スチレン、ローメチルスチレン、 面-メチルスチレン、p-ターシャリーブチルスチレ を得する変性剤は特に限定されるものではなく、その極 40 ン。pークロロスチレン。mークロロスチレン。pーフ ルオロスチレンである。

【りり27】共重合可能な他のビニル単置体としては、 アクリロニトリル、メタクリロニトリル等のビニルシア ン化合物、メチルアクリレート、エチルアクリレート、 プロビルアクリレート、プタルアクリレート、アミルア クリレート、ヘキシルアクリレート、オクチルアクリレ ート、2-エチルヘキシルアクリレート、シクロヘキシ ルアクリレート、ドデシルアクリレート、オクタデシル アクリレート、フェニルアクリレート、ベンジルアクリ ラストマーの中から一種類以上選択されるが、スチレン 50 レート等のアクリル酸アルキルエステル、メチルメタク

リレート、エチルメタクリレート、ブチルメタクリレー ト、アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、 オケチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリ レート、シクロヘキシルメタクリレート、ドデシルメタ クリレート、オクタデシルメタクリレート、フェニルメ タクリレート、ベンジルメタクリレート等のメタクリル 酸アルキルエステル、マレイミド、N-メチルマレイミ ド、Nーエチルマレイミド、Nープチルマレイミド、N ーラウリルマレイミド、N ーシクロヘキシルマレイミ ル) マレイミド等のマレイミド系化合物等がある。

【0028】また、ゴム状重合体としては、ポリブタジ エン、スチレンーブタジエン共重合体、アクリロニトリ ループタジェン共重合体。ポリイソプレン等のジエン系 ゴム、エチレンーペーオレフィン共重合体、エチレンー α-オレフィン-ポリエン共宣合体。ポリアクリル酸エ ステル等の非ジエン系ゴム、スチレン・ブタジエンブロ ック共重合体、水素化スチレンーブタジエンブロック共 **型合体、エチレンープロビレンエラストマー、スチレン** 系アイオノマー樹脂、水素化スチレン-インプレンプロ ック共重合体等が挙げられる。

【0029】とのアタクティックポリスチレンは、その 分子量については特に制限はないが、一般に、重量平均 分子量が10,000以上、好ましくは50,000以 上である。ことで、重置平均分子置が10、000未満 のものでは、得られる成形品の熱的性質、織械的性質が 低下する傾向がある。さらに、分子量分布についても広 狭の制限はなく、様々のものを充当することができる。 【0030】ポリエーテル系重合体の中でも好ましいの はポリフェニレンエーテル系重合体である。このポリフ ェニレンエーテル系重合体としては、次に示す一般式 $\{III-a\}$ a

[0031]

[{£3]

[0032] [1t4]

[0033] (式中、R1. R2, R3, R4、R5, R6は炭素1~4のアルキル基、アリール基、ハロゲ ド、N-フェニルマレイミド、N-(p-ブロモフェニ 10 ン、水素等の一個の残基であり、R5.R6は同時に水 素ではない。)を繰り返し単位とし、構成単位が一般式 { [[| - a) あるいは ([| | - b) からなる単独重 合体、あるいは共重合体が使用できる。

【()()34】ポリフェニレンエーテル系重合体の単独重 台体の代表例としては、ポリ(2,6-ジメチル-1, 4-フェニレン》エーテル、ポリ (2-メチルー6-エ チル 1、4-フェニレン) エーテル、ポリ(2、6-ジ エチルー 1、4-フェニレン) エーテル、ポリ(2-エ チルー6ーカープロビルー1、4ーフェニレン) エーテ グラフトエチレンープロビレンエラストマー、エチレン 20 ル. ポリ(2.6-ジーn-プロビルー1,4-フェニ レン〉エーテル、ポリ (2-メチル-6-ロープチル-1、4-フェニレン) エーテル、ポリ (2-エチルー6 ーイソプロピルー1、4-フェニレン) エーテル、ポリ {2-メチルー6-クロロエチルー1、4-フェニレ ン) エーテル、ポリ (2-メチルー6-ヒドロキシエチ ルー1, 4ーフェニレン) エーテル、ポリ (2ーメチル -6-クロロエチルー1、4-フェニレン) エーチル等 のホモボリマーが挙げられる。

> 【0035】ポリフェニレンエーテル共重合体の例とし - ては、2、6-ジメチルフェノールと2,3,6-トリ メチルフェノールとの共重合体あるいはの一クレゾール との共重台体あるいは2、3。6ートリメチルフェノー ル及び o - クレゾールとの共重合体等。ポリフェニレン エーテル構造を主体としてなるポリフェニレンエーテル 共重合体を包含する。

【0036】また、ボリフェニレンエーテル系重合体中 には、本発明の主旨に反しない限り、従来ポリフェニレ ンエーテル系重合体中に存在させてもよいことが提案さ れている他の種々のフェニレンエーテルユニットを部分 40 構造として含んでも構わない。少置共存させることが提 塞されているものの例としては、特開昭63-3012 22号公報に記載されている、2-(ジアルキルアミノ メチル》-6-メチルフェニレンエーテルユニットや、 2-(N-アルキル-N-フェニルアミノメチル)-6 ーメチルフェニレンエーテルユニット等が挙げられる。 また。ボリフェニレンエーテル系重合体の主鎖中にジフ ェノキノン等が少置結合したものも含まれる。

【0037】さらに、特開平2-276823号公銀、 特開昭63-108059号公報、特開昭59-597 50 24号公報等に配載されている、炭素・炭素二重結合を **持つ化合物により変性されたポリフェニレンエーテルも** 含む。ポリフェニレンエーテル系宣合体の分子量として は、数平均分子量で1,000~100,000の範囲 が好ましく、さらに好ましい範圍は6、000~60.

000である。

【()()38】スチレン系エラストマーとしては、スチレ ン系化合物と共役ジェンとのブロック共重合体が好まし く、とれらのプロック共重合体の一般式としては、《A -B)。,、またはA-(B-A)。, またはB-(A のAはスチレン系化合物よりなる重合体プロック、Bは 共役ジェン重合体プロックであり、nは1~20の整 数、Aプロックの全体の分子に占める割合は1~50章 置%である。)。これちの共重合体の平均分子置は1 0、000~1、000、000、好ましくは30、0 00~500、000である。これらスチレン系エラス トマーの具体例としては、スチレン・ブタジェンランダ ム共重合体、ステレンーイソプレンランダム共重合体、 スチレンーブタジェンースチレントリプロック共重合 合体、ポリステレンブロックが未纏であるスチレンーイ ソプレンラジアルブロック共重合体、スチレンーブタジ エンマルチプロック共宣合体、スチレンーイソプレンマ ルチブロック共重合体等のスチレン。共役ジェンブロッ ク共重合体、およびこれらを水素添加した生成物等を挙 げることができる。

【0039】本発明に用いる(C) 郷電性カーボンは、 組成物中に分散させ導管性を付与し、樹脂成形晶の表面 抵抗を大きく低下させる目的で用いるもので、アセチレ きる。ファーネスブラックの具体的な例としては、ケッ チェンブラックEC、ECGOOJD(アクゾ社製)、 旭HS-500 (旭カーボン社製)、バルカンXC72 (CABOT社製)等の市販品が挙げられる。

【0040】(A)成分の配合置は、(A)および

(B) 成分からなる混合物中に、99~1重置%. 好ま しくは90~10重置%。 さらに好ましくは80~20 重量%である。配台畳が99重畳%軽あるいは1重畳% 未満では!Cトレーとして求められる諸物性のバランス よび(B)成分からなる混合物中に、1~99重量%、 好ましくは10~90重量%、さらに好ましくは20~ 80重置%である。配合量が1重置%未満あるいは99 重量%超ではICトレーとして求められる諮物性のバラ ンスが劣ったものになる。

【0041】(C)成分の配合置は、(A) および (B) 成分の合計100重量部に対して1~50重置 部、好ましくは3~40重量部、さらに好ましくは5~ 3()重置部である。1 重量部未満では(C)成分を配台 する効果が無く、50重量部を超えると配合量に組当す。50 重合体であってもよい。また、異素化ポリスチレンばポ

る効果はなく、むしろ得られる組成物の成形性を損なう ことになる。

10

[()()42] 本発明の鎖脂組成物は、(A) および

(B) 成分からなる複合物に (C) 成分を配合し溶融複 縋して得ることができる。溶融復績は、単軸押出機、二 **鶏鉀出織等の公知の溶融混練装置を用いることができる** が、好ましくはベント付き二輪提出機である。各成分を 溶融縄線するときの溶融縄錬温度は、通常270~37 0℃の範囲、好ましくは280~330℃の範囲に設定 -B)。.. で表されるものが最適である(ただし、式中 16 される。溶融混錬温度が270℃より低いと、原料の溶 融が不十分となるため均一な組成物が得られない場合が ある。溶融泥練温度が370℃より高いと、原料の分解 が発生する傾向がある。

【1) 0 4 3 】本発明の組成物には、(A)、(B) およ び(C)成分を溶融振縮する際、物性を損なわない範囲 において、他の成分、例えば無銭充填材、顔料、染料、 熱安定剤、酸化防止剤、耐候剤、核剤、滑剤、帯電防止 剤 難燃剤、難燃助剤等を添加することができる。 難燃 剤としては種々のものが用いられ、特に制限はないが、 体、スチレン-イソプレン-スチレントリプロック共産 26 泥錬、成形温度を考慮すると、プロセス耐熱性に優れる ことが重要であり、特に有機ハロゲン系頻燃剤が好まし い。ハロゲン系難燃剤としては、例えば、ハロゲン化エ ボキン化合物。ペンタブロモベンジルアクリレート、ハ ロゲン化アミド化合物、ポリ(ジブロモフェニレンオキ シド)、ポリトリプロモスチレン、ポリジプロモスチレ ンなどの臭素化ポリスチレン、テトラブロモビスフェノ ールA、テトラブロモ賦水フタール酸、ヘキサブロモベ ンゼン、トリプロモフェニルアリルエーテル、ペンタブ ロモトルエン。ペンタプロモフェノール、トリプロモフ ンプラック及びファーネスプラック等を用いるととがで 30 ェニルー2, 3 - ジブロモープロピルエーテル、トリス {2、3-ジプロモプロビル} ホスフェート、トリス (2-クロロー3ープロモプロピル) ホスフェート、オ クタプロモジフェニルエーテル、デカプロモジフェニル エーテル、オクタプロモビフェニル、ペンタクロロペン タシクロデカン、ヘキサプロモシクロドデカン、ヘキサ クロロベンゼン、ベンタクロロトルエン、ヘキサブロモ ピフェニル、デカプロモビフェニル、テトラプロモブタ ン。デカブロモジフェニルエーテル。ヘキサブロモジフ ェニルエーテル。エチレン・ビスー (デトラブロモフタ が劣ったものになる。 (B) 成分の配合置は、 (A) お - 46 - ルイミド) 、テトラクロロビスフェノールA、テトラブ ロモビスフェノールA、テトラクロロビスフェノールA またはテトラブロモビスフェノールAのオリゴマー、奥 素化ポリカーボネートオリゴマーなどのハロゲン化ポリ カーボネートオリゴマー、ポリクロロスチレン、ビス (トリプロモフェノキシ) エタンなどが挙げられる。 【0044】難燃剤としては、これらの中でも特に臭素 化ポリスチレンおよびポリ(ジブロモフェニレンオキシ F) が好適である。臭素化ポリスチレンは、ポリジブロ モスチレン、ポリトリプロモスチレンまたはそれらの共

リスチレンを臭素化して製造してもよいし、臭素化スチ レンを重合して得たものでもよい。これらの難燃剤の臭 素含有率は、5.0%以上であるのが好ましい。

【0045】鮭燃剤を配合した場合、斃無助剤も配合す る方が好ましい。ここで、整絃助剤としては、種々のも のがあり、特に制限はないが、例えば、三酸化アンチモ ン、四酸化アンチモン、五酸化アンチモン、アンチモン **酸ナトリウム、金属アンチモン、三塩化アンチモン、五** 塩化アンチモン、三硫化アンチモン、五硫化アンチモン などのアンチモン難燃助剤が挙げられる。また、これら 10 品が得られない場合がある。溶融複鍊温度が370℃よ 以外に赤り酸亜鉛、メタホウ酸バリウム、酸化ジルコニ ウムなどを挙げることができる。これらの中で、特に三 酸化アンチモンが好ましい。

【0046】無機充填材については特に制限はなく、総 継状、粒状、粉状のいずれであってもよい。繊維状充填 材としては、例えば、ガラス繊維、炭素繊維、ウィスカ ーなどが挙げられ、形状としてはクロス状、マット状、 集束切断状、短微維、フィラメント状、ウィスカーなど があるが、集束切断状の場合、長さが、()。()5~5() mm、繊維径が5~20μmのものが好ましい。

【0047】一方、粒状や紡状充鎬付としては、例え は、タルク、グラファイト、二酸化チタン、シリカ、マ イカ、炭酸カルシウム、鞣酸カルシウム、炭酸バリウ

ム、炭酸マグネシウム、硫酸マグネシウム、硫酸バリウ ム。カルシウムオキシサルフェート、酸化スズ、アルミ **ケ、カオリン、炭化ケイ素、金属粉末、ガラスパウダ**

ー」ガラスフレーク、ガラスピーズなどが挙げられる。

【0048】とれらの充填衬の中で、特にガラス充鎮。 材、倒えば、ガラスパウダー、ガラスプレーク、ガラス ビーズ、ガラスフィラメント、ガラスファイパー、ガラ 30 スロビング、ガラスマットなどが好喜である。また、上 記充填材としては、カップリング剤により表面処理した。 ものが好ましい。表面処理に用いられるカップリング剤 は、売鐘材と樹脂との接着性を良好にするために用いる れるものであり、いわゆるシラン系カップリング剤、チ タン系カップリング剤など、従来公園のものの中から任

意のものを選択して用いることができる。中でもァーア ミノブロビルトリメトキシシラン、NーBー〈アミノメ チル) - アーアミノプロビルトリメトキシシラン、アー グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、β-(3, 4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキンシラ ンなどのアミノシラン、エポキシシラン、イソプロピル トリ (Nーアミドエチル、アミノエチル) チタネートが 好ましい。上記無機充填材は一種用いてもよいし、二種

【()()49】本発明の組成物は、成形性に優れるため、 従来公知の成形に採用されている熱成形法等の種々の成 形法、具体的にはプレス成形、プロー成形、射出成形、 押出成形、真空成形、注入成形、注型成形、一軸延伸、

以上を組み合わせて用いてもよい。

12

工できるが、好ましくは射出成形、ブレス成形。プロー 成形、発泡成形が特に適している。

【0050】また、IC用耐熱トレーを成形する方法に 関しても特に制限はなく、適富行われている射出成形織 による成形、または溶融プレスによる方法などが用いら れる。なお、成形の際には樹脂組成物を溶融温度、27 0~370℃の範囲、好ましくは280~330℃の範 盥で加熱溶融しておく。溶融温度が270℃より低い と、組成物の溶融が不十分となるため均一な物性の成形 り高いと、組成物の分解が発生する傾向がある。金型温 度は40℃以上であればよく、好きしくは70℃以上、 さらに好ましくは100°C以上である。

100511

【発明の実施の形態】以下に実施例を挙げて本発明をさ おに具体的に説明するが、本発明はその要質を超えない 暖り、これらの実施例に何ら制約されるものではない。 本発明の実施側および比較側で用いた各種物性は、以下 の試験方法に基づいて測定した。

20 【0052】(1) 耐熱性 試験片を、5mm×5mm×2mmの大きさに切り出 し、JIS K?196に準拠して、軟化温度を測定し 100

(2) 戚彩錘

メルトフローレートを300℃、2.18kg荷重で測 定した。

【0053】(3) 婆儒性

ASTM D-257に導拠して表面抵抗率を測定し

(4)熱エージング性

150°Cの熱原オープン中で1週間エージングした後、 引張り試験を行い、エージング前後の引張り強度保持率 を求めた。

【10054】(5)高温下形状安定性

射出成形された300mm×135mmの | Cトレーを 20枚重ねて、130℃の制風オープン中にすばやく設 置し、10分後にこのオープンより取り出し、室温で3 ()分放置、冷却後、トレー間の間隙量(以下、トレーは れと称す。)を測定した。

40 【0055】また、本発明の実施例で用いた(A)、

(B) および(C) の各成分は、次に挙げたものを用い tc.

(A) シンジオタクティックポリステレン

1. 2. 4-トリクロロベンゼンを溶媒とし、130℃ でゲルバーミエーションクロマトグラフィーにて測定し た重量平均分子量が310,000,重量平均分子量/ 数平均分子置が2.6、13C-NMRの分析によるラ セミベンタッドでのシンジオタクティシティーが97% であるシンジオタクティックポリステレン。

二軸延伸等の手法によって各種形状の成形品に容易に加 50 【0056】(B) (A) 成分以外の重合体

B-1:クロロホルムを溶媒とし、40℃でゲルバーミ エーションクロマトグラフィーにて測定した重量平均分 子園が270、000、重量平均分子量/数平均分子量

13

が2.2である熱重合により宣合したアタクティックボ リスチレン。

B-2:スチレンー水素化ブタジエンブロック共重合体 エラストマー(密標:タフテック H1272、旭化成 T端(核) 料)

B-3:無水マレイン酸変性スチレン-水素化プタジエ ンブロック共重合体エラストマー(暗標:タフテック M 1913、組化成工業 (株) 製)

B-4:米国特許4,788,277号明細書に記載さ れている方法に従い、ジブチルアミンの存在下に2,6 ーキシレノールを酸化カップリング重合した、n (sp /c)=0.42であるポリ (2,6-ジメチル-1, 4-フェニレン) エーテル。

【① 057】B-5:B-4を無水でレイン酸で変性し た無水マレイン酸変性ポリフェニレンエーテル。

(C) 導電性カーボン

ケッチェンプラック EC600JD (アクゾ社製、導 26) 延性カーボン)

[0058]

【実施例1】表1に示す所定置にて(A)、(B)およ び(C)成分をドライブレンドして調整した。これを、 ベント付き同方向回転二軸鉀出機(内径40mm、L/ D=46 〉を使用して、バレル設定温度300°Cで溶融 混練しペレットを作成した。なお、溶融混錬の際、酸化 粉止剤として(2.6-ジーモーブチルー4-メチルフ ェニル) ペンタエリストールジホスファイトを0.1章 置部およびテトラキス [メデレン-3-(3), 5) - 30 14

ジーモーブチルー4、一ヒドロキシフェニル〉〕を0. 1重量部、核剤としてメチレンビス(2,4-ジーtー ブチルフェノール) アシッドホスフェートナトリウムを 0.5宣置部添加した。

【0059】得られたベレットを、成形温度300℃、 金型温度 150°Cで射出成形し、100mm×100m m×2mmの試験片および300mm×135mmの! Cトレーを得た。測定結果を表1に示す。

[0060]

10 【実施例2~13】組成を表1、2に示すようにするこ と以外は、実施例1と同様である。

[0061]

【比較例】】組成を裹3に示すようにし、成形温度33 0℃、金型温度80℃で射出成形したこと以外は、実施 例1と同様である。

[0062]

【比較例2】組成を表3に示すようにしたこと以外は、 実施例1と同様である。

[0063]

- 【比較例3】組成を表3に示すようにし、バレル設定温 度230℃で溶融混繹してペレット化し、成形温度23 0°C. 金型温度50°Cで射出成形したこと以外は、実施 例1と同様である。

[0064]

【比較例4~6】組成を表3に示すようにし、成形温度 330℃、金型温度80℃で射出成形したこと以外は、 寒槌倒しと同様である。

[0065]

【表】】

特開平11-1589

16

15

			実施例1	突施例2	実施例3	实施例4	实施例5	実施例6	実施例7
	(A)成分(重量%)		80	80	80	80	80	80	60
		8-1	20						20
組		B-2		20				20	20
	(B)成分 (重量%)	B~3			20				
戏		B-4				20			
		B-5					20		
	(C)成分(重量部)		7	7	7	7	7	15	7
	導電性(Ω)		155	145	142	175	168	153	139
物			10.5	9.5	8.4	6.3	6.5	7.4	5.5
			3×10 ⁶	5×10 ⁵	7×10 ⁶	3×10 ⁵	9×10 ⁶	5×10 ³	8×10 ⁵
性			95	90	90	98	97	93	98
	影状安定性(mm)		4	3	4	3	4	4	4

[0066]

[表2]

(10)

特開平11-1589

<u>1</u> 7				(20)			1	8
	***************************************		実施例8	実施例9	実施例10	実施例口	実施例12	実施例13
	(A)成分(重量%)		60	30	30	78	60	60
		B-1		20				
組	(B)成分 (重 2 %)	6-2	20		2.0	18	15	15
		B-3				2		5
成		ß-4	20	50	50	2		
		B-5					25	20
	(0)成分(東彙都〉	7	7	7	7	7	7
	耐粉性(℃)		145	195	183	171	155	148
物	成形性(6/10分)		3.5	8.0	0.3	6.3	3.3	3.9
	導電性(Ω)		4×10 ⁵	9×10 ⁵	7×10 ⁵	8×10 ⁵	5×10 ⁵	4×10 ⁶
性	熱エージング性(%) 形状安定性(mm)		95	97	99	98	99	9\$
			3	э	3	4	3	4

[0067]

[表3]